

SYSTEM SOLUTION

GIỚI THIỆU

- Dung dịch rửa System Solution dùng để rửa cuvette cho các dòng máy sinh hóa tự động

CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG

- Pha loãng: Dung dịch được pha loãng với nước cất theo tỷ lệ: 1/400 (25 ml dung dịch system solution với 10 lít nước cất).
- Dung dịch system solution được sử dụng liên tục để rửa kim và cuvette, ngoài ra nó còn được sử dụng để rửa hệ thống hút mẫu.

BẢO QUẢN VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

- Dung dịch khi chưa pha loãng, lưu trữ ở nhiệt độ 15-25°C sẽ được sử dụng cho đến khi thời hạn ghi trên nhãn.
- Dung dịch khi đã pha loãng được sử dụng khoảng 2 tuần.

THÀNH PHẦN

- Dung dịch muối NaN_3 (<0,1%)

THẬN TRỌNG

- Không được tái sử dụng.
- Xử lý chất thải: theo quy định hiện hành.

ĐÓNG GÓI

- Mã hàng: 3203-063 1 Lít